1Cr18Ni9 等离子体注渗氮层的组织及性能分析

孙 跃^a,林 秀^a,江少群^b,赫晓东^a

(哈尔滨工业大学 a.复合材料与结构研究所; b.材料科学系,黑龙江 哈尔滨 150001) 摘 要:研究了等离子体注渗氮的温度和注渗电压对 1Cr18Ni9 奥氏体不锈钢注渗层组织结构、纳米硬度及腐蚀性能 的影响规律。结果表明:注渗后表层晶粒细化,表层新相主要有非晶,^γ_N相,氮化物相((Fe, Cr, Ni)₂N_{1-x}和(Fe, Cr)₂N_{1-x})及α相。注入电压 10 kV,450 ℃可生成非晶,390~420 ℃生成氮化物相,330~360 ℃无新相生成。注渗层 纳米硬度值升高 1.3~4.9 倍,并与注渗温度保持单调关系。表层有非晶或^γ_N相生成的试样表现出优越的耐腐蚀性能, 没有新相生成的试样耐蚀性变差。

关键词: 等离子体注渗氮; 1Cr18Ni9 奥氏体不锈钢; 组织结构; 纳米硬度; 腐蚀性能 中图分类号: TG156.82 文献标识码: A 文章编号: 1007-9289(2005)05-0005-07

Microstructure and Properties of Ion Implanted and Nitrided Layer of 1Cr18Ni9 Steel

SUN Yue^a, LIN Xiu^a, JIANG Shao-qun^b, HE Xiao-dong^a

(a.Center for Composite Materials; b.Department of Materials Science, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001 China)

Abstract: The effects of technological parameters such as temperature and voltage on the microstructure, nanohardness and corrosion performance of 1Cr18Ni9 austenitic stainless steel treated by plasma based ion implanting and nitriding technique were investigated. It was found that, the grains in the surface layer were finer after treatment. The microstructure consisted primarily of amorphous phase, expanded austenitic phase, α -phase and nitride phases such as (Fe,Cr,Ni) $_2N_{1-x}$ and (Fe,Cr) $_2N_{1-x}$. The amorphous phase was formed when the sample was treated at an applied voltage of 10 kV and at a relatively high temperature of 450 °C. While the nitrides were formed at moderate temperature ranging from 390 °C to 420 °C. No new phase was detected at relatively low temperatures ranging from 330 °C to 360 °C. The nanohardness of the implanted layers increased from 1.3 times to 4.9 times comparing with the untreated specimen. It showed a monotonic relationship with the treating temperature. Those samples with amorphous layer or expanded austenitic phase exhibited superior corrosion-resistant performance compared those without new phases.

Key words: implanting and nitriding; 1Cr18Ni9 steel; microstructure; nanohardness; corrosion performance

0 引 言

由于 1Cr18Ni9 型不锈钢优异的耐腐蚀性质,而 被广泛地应用于各工程领域,尤其在诸如化工、食 品机械等行业。然而,大量的工程应用表明,对于 同时要求具有耐腐蚀和一定抗磨性的一类摩擦副零 件,或特殊的反应釜或高流速管路,直接采用此型 号的不锈钢不能满足使用需求。近年来在表面改性 研究领域所进行的相应研究即是针对这个应用需求 展开的^[1,2]。

等离子体注渗^[3],亦称升温等离子体基离子注入 (elevated temperature plasma based ion implantation), 收稿日期: 2005-05-23;修回日期: 2005-09-16

作者简介:孙跃(1958-),男(汉),哈尔滨市人,副教授,硕士。

即在较高温度下,进行等离子体基离子注入,注入 离子借助热扩散作用,可获得显著增加注入层深度 (提高 2~3个数量级)的效果。等离子体注渗氮在 合适温度下利用辐照损伤,热扩散共同作用得到较 厚的注渗层,耐磨性较好,但腐蚀性能可能变差。 只有在合适的工艺参数下,当表面获得诸如非晶相、 %相等,腐蚀性能才会得到改善。可以预见,当获 得表面非晶层时,对提高在Cl离子环境下的抗晶间 腐蚀将具有重要作用。文中旨在探求改善1Cr18Ni9 钢的硬度和耐磨性,同时并不会牺牲耐蚀性,甚至 可以提高耐蚀性的表面改性工艺方法。

试验在哈尔滨工业大学自行研制的 DLZ-01 等 离子体基离子注入装置上进行,对 1Cr18Ni9 奥氏体 不锈钢进行不同工艺参数的等离子体注渗氮工艺试 验,并研究了工艺参数对注渗层组织结构、纳米硬 度和腐蚀性能的影响规律。

1 试验材料与方法

1.1 材料

试验材料选用装饰用厚度为 0.6 mm 的 1Cr18Ni9 奥氏体不锈钢板,表面粗糙度 *Ra*=0.1075, 试样加工成 Ø14 的圆片。材料标准化学成分为 (w/%): w(C) ≤0.15, w(Si) ≤1.00, w(Mn) ≤2.00, w(P) ≤0.035, w(S) ≤0.030, w(Ni)= 8.00~10.00, w (Cr) 17.00~19.00。

1.2 工艺试验

图 1 为注渗装置结构示意图。此设备主要技术 指标为:真空室尺寸 700 mm×700 mm×1 000 mm; 极限真空度 2.5×10⁻⁴ Pa;高压脉冲电源 10~100 kV, 35 A;脉冲重复频率 41~1 500 Hz;脉冲宽度 10~ 100 μs;射频电源 0~2 000 W;供气系统包括 4 路 气体质量流量计。



1-质量流量计 2-射频电源 3-试样 4-磁屏蔽板 5-辐射加热器 6-样品台及可调散热功率电极 7-脉冲高压电源 8-涡轮分子泵 9-机械泵 10-红外测温仪

图 1 DLZ-01 型全方位等离子体基离子注入设备示意图 Fig.1 DLZ-01 PBII facility

试样注渗工艺过程为:将清洗过的试样安装在 真空室内的水冷工作台上;抽背底真空至<5×10⁻³ Pa;通入高纯氩气(99.99%),在0.1 Pa气压下施加 射频功率500W,加-2kV直流偏压对试样进行氩 离子溅射清洗5min;开启高压脉冲电源和辅助加热 源进行离子轰击及辐射加热,使试样升温至工艺设 计温度;关闭氩气,再次抽背底真空至<5×10⁻³Pa。 通入纯度99.99%的氮气,气体流量为1.125×10⁻⁶ kg/s,工作气压为 0.22 Pa。随后按设计工艺参数进 行不同注渗电压、注渗温度的工艺过程。注渗过程 持续 4 h。工艺参数见表 1。

表1 1Cr18Ni9 等离子体注渗氮工艺参数

Table 1Technological parameters of implanting andnitriding on 1Cr18Ni9

工艺	注渗电	注渗温	脉宽/	频率/
编号	压/kV	度/℃	μs	Hz
1033	10	330	63	893
1036	10	360	73	1 500
1039	10	390	60	1 430
1042	10	420	68	1 800
1045	10	450	65	1 870
1542	15	420	42	1 600
2542	25	420	40	560
3542	35	420	80	420

1.3 分析测试方法

(1) 金相分析

在 1:10 草酸溶液中电解腐蚀 2~2.5 min,腐蚀 参数:腐蚀电压 5 V,电流密度 0.4 A/cm²,5 cm²黄 铜片作阴极,溶液温度<40 ℃。用Olympus光学显 微镜做注渗层横截面显微组织分析。

(2) 透射电子显微镜分析

用 600 型离子刻蚀机对未注入面进行单面离子 减薄,刻蚀参数:电压 6 kV,电流 0.5 mA, 氩离子 入射角 15°。透射电镜型号 PHILIPS-CM12,加速 电压 120 kV,相机常数 770 mm。

(3) X 射线衍射分析

使用 PHILIPS X-Pert 型 X 射线衍射仪,利用 小掠入射角 X 射线衍射技术(GXRD)进行注渗氮层 的相组成分析,掠入射角分别选用 1°和 5°。测试 条件为: CuKα X 射线源,管压 40 kV,管流 40 mA, 采用阶梯扫描模式,步长 0.02°,每步 0.4 s。

(4) 纳米硬度

利用 Nano Indenter XP 型机械性能显微探针 (Mechanical Properties Microprobe)测量了试样注渗 层纳米硬度随压入深度的变化。金刚石压头总的压 入深度为 3000 nm, 压头位移精度为 4 nm, 载荷精 度为 0.1 nN, 水平位移精度 0.5 µm/inc。

(5) 电化学腐蚀试验

采用 M273 型恒电位仪,用标准三极法连接电

极。试样浸入3%NaCl溶液中稳定30min后,扫描 速度0.5mV/s,步长0.1mV,扫描范围-250~500 mV,利用352SoftCorrⅢ分析软件进行数据处理并 绘制出Tafel曲线。

测试结束后,立刻取出试样,用蒸馏水、酒精 冲洗,吹干。用 Olympus 光学显微镜观察腐蚀表面 形貌。

2 结果与讨论

2.1 注渗层显微组织特征

图 2 为原始样和注渗试样表面显微组织照片。 从图中可以看出此注渗工艺有一定程度的细化晶粒 作用。通常,常规离子注入表面同样可以获得这类特 征的金相组织,而借助扩散作用的注渗过程,这种细 化晶粒的效果也可以发生在距表面更深处^[4]。其作用 机制与常规离子注入类似,也应该是热峰作用为主要 因素。



(a) 原始样



(b) 10 kV/390℃注渗样

图2 原始样与注渗样的表面显微组织

Fig.2 Surface microstructure of original and implanted specimen (a)original (b)treated at 10 kV/390 °C

2.2 注渗层的结构

采用小掠入射角X射线衍射 (GXRD) 测定了注

渗层的相结构。X射线掠入射角度分别为1°和5°, 按X射线在此钢中的衰减计算,最大检测深度分别 为79.98 nm、399.44 nm。

图3(a)是注渗电压10 kV,掠入射角为5°的不同 温度注渗氮试样的X射线衍射谱线。由图可见:基 体衍射峰为单相奥氏体γ相峰;注渗温度为390 ℃ 时,出现ε相和α相衍射峰;注渗温度450 ℃时,出 现严重宽化的馒头状衍射峰,表明存在非晶组织。 随注渗温度升高,γ相(111)峰强度先降低,再升 高,且各峰的强度比也有明显的变化。可见不同温 度注渗层内不仅相含量不同,织构取向也存在差异。



(b) 420 ℃/不同电压 图 3 掠入射角 5°注渗层 GXRD 谱线

Fig.3 GXRD spectrum of modified layer treated at (a) 10 kV /various temperatures, (b) 420 $^{\circ}$ C/ various voltages, using a glancing angle of 5 $^{\circ}$

图4为10 kV/420 ℃注渗试样在掠入射角分别为 1°和5°时的GXRD谱线。可以看出掠入射角由1° 增加到5°后, ^γ和 (Fe, Cr)₂N_{1-x}相消失。此类新 相仅在近表层生成。

可见,同一注渗电压下,当注渗温度不同时, 注渗层相结构也不同^[5]。

图3(b)是注渗温度420 ℃, 掠入射角5°的不同 电压注渗氮试样的X射线衍射谱线。由X射线分析结 果可以看出:温度一定时,随注渗电压变化,注渗 层中相类型及相含量均发生了变化。① 在10 kV时 没有出现新相; ② 15 kV时, 出现了% 衍射峰, 但峰 强较弱; ③ 25 kV时, 汽衍射峰有所增强。在分析深 度范围内注渗层中相组成以 $\varepsilon+\alpha+\gamma$ 为主,即氮主要 以氮化物的形式存在。这可能是由于提高负脉冲偏 压可增加缺陷浓度与促进扩散,还可以提高氮在γ 相中的固溶度;④ 电压增至35 kV时, a、 e 相衍射 峰消失,γ(111) 衍射峰左侧出现了宽化的衍射峰, 这是由于氮的溶入,导致/晶格产生畸变,即形成了 χ相^[6]。但χ衍射峰峰强较弱,可能由于χ相生成量 较少或在注渗层中较浅深度处形成。氮主要以固溶 形式存在。这可能是由于一方面注渗电压增高,使 溅射增强从而加剧了氮的外扩散,另一方面γ相的 溶氮能力增强。可见,当注渗温度为420℃时, %相 的形成需要一个合适的电压。高压注渗促进氮的结 合和晶格膨胀,有利于热扩散和氮在基体中的保留 剂量,但由于这也促进了氮的外扩散,所以注渗层 厚度与注渗电压无单调对应关系。



图4 10 kV/420℃注渗层在掠入射角分别为1° 和5° 时 的GXRD谱线

Fig.4 GXRD spectrum of modified layer treated at 10 kV/420 °C, with glancing angle of 1° and 5° respectively

图 5 为 450 ℃/10 kV样品的TEM分析结果。参 照图 3, 可见相应的XRD衍射峰宽化是由于生成了 非晶相^[7]。

通过以上分析可知, 注渗温度和注渗电压均是 影响注渗层的相结构及注渗层不同深度处相含量的

重要因素,从而也就进一步影响表面的性能。但是 注渗电压和温度对相及其含量的影响并非简单的单 调关系。



(b) 透射斑

图5 10 kV/450 ℃试样的透射电子衍衬像和透射斑

Fig.5 TEM micrographs of specimen treated at 10 kV/450 °C

2.3 注渗层纳米硬度

图6(a)为10 kV不同注渗温度的试样表面纳米



图6 注渗试样表面纳米硬度随压入深度的变化

Fig.6 Variation of surface nanohardness with indenting depth (a) 10 kV / various temperatures; (b) 420 °C/ various voltages

硬度随压入深度的变化曲线。可以看到,注渗试样 表面纳米硬度有一个较宽的峰。在距表面500 nm深 度范围内,注渗试样的纳米硬度值随注渗温度升高 而增大1.3~3.1倍。注渗温度为450 ℃时,硬度峰距 表面97.27 nm,纳米硬度值达到21 Gpa,是基体硬 度的8.3倍。依据图5分析可知这是由于形成了非晶 层。注渗温度为420 ℃时,硬度峰距表面112.95 nm, 其值也达到了19.5 GPa,相分析表明注渗层中有⁷_№相 生成,可知⁷_№相的形成有利于提高注渗层的纳米硬 度^[8]。

图6(b)为420 ℃不同注渗电压下注渗层表面纳 米硬度-深度的变化曲线。注渗试样的表面纳米硬 度均有提高。在距表面500 nm的深度范围内,各试 样的纳米硬度与基体相比提高了1.3~4.9倍。随注渗 电压增大,峰值硬度及峰位深度非单调变化。其中, 注渗电压为10 kV和25 kV时,注渗层表面的纳米硬 度值均显著升高,最高值分别达到19.5 GPa、18.94 GPa,而且25 kV时的硬度峰较10 kV时的硬度峰宽, 纳米硬度值下降也比10 kV时缓慢。

2.4 注渗层的腐蚀性能

图 7 为未注入和注入试样的 Tafel 曲线测试结 果。从图中可以看出: 1Cr18Ni9 钢注渗氮试样的耐 蚀性在很大程度上取决于注渗工艺参数,适宜的工 艺参数有利于提高耐腐蚀性能,而处理不当会使耐 腐蚀性能恶化。



图 7 Tafel 曲线测试结果 (a) 原始样; (b) 10 kV/450 ℃; (c) 35 kV/420 ℃

Fig.7 Tafel curves for (a)original specimen; (b)specimen treated at 10 kV/450 $^{\circ}$ C; (c)specimen treated at 35 kV/420 $^{\circ}$ C

图 8(a)所示的腐蚀电流随注渗温度的变化规 律。由图可知:当注渗电压为 10 kV,注渗温度为 450 ℃时,腐蚀电流最小,为 3.98 × 10⁻⁵ mA/cm²。 由透射电镜分析可知,注渗层表层生成了一层非晶, 显著提高了耐蚀性;分析表明,其它试样耐腐蚀性 能的改善是由于注渗可使钝化膜的稳定性和致密性 提高,并因此导致点蚀电位和保护电位增加^[9,10];而 耐腐蚀性能恶化是由于生成新相如⁷№1和⁷№2,增加了 表面微电池的数目,或由注渗时产生的物理损伤如 位错、空位以及晶格畸变所致。

图 8(b)为腐蚀电流随注渗电压的变化规律。从 图中可以看出如下规律: 注渗温度为 420 °C,注渗 电压在 10 kV~35 kV内变化时,当注渗电压为 15 kV 时,腐蚀电流最小,耐蚀性最好;注渗电压为 25 kV 时,试样耐蚀性稍好于未注渗试样;注渗电压为 10 kV和 35 kV时,腐蚀电流均高于未注渗试样,其中 35 kV注渗试样腐蚀电流最大,为 10⁻²⁶ mA/cm²,耐 蚀性最差。9 种试样自腐蚀电流排序为: 15 kV/420 °C <10 kV/450 °C <10 kV/390 °C <25 kV/420 °C <未 注入 <10 kV/420 °C <35 kV/420 °C <10 kV/360 °C <10 kV/330 °C。

图 9 为各组试样的自腐蚀电位。从图中可以看 出: 15 kV/420 ℃, 10 kV/450 ℃, 10kV/390 ℃3 个试样的自腐蚀电位比原始试样高,发生腐蚀的趋 势小。在图 8(a)和(b)中这 3 个工艺注渗的试样腐蚀 电流比原始试样小。因此可以认为,这 3 个工艺注 渗的试样耐蚀性改善了。10 kV/420 ℃注渗试样自 腐蚀电位最高,但实际腐蚀速度比原始样还大。

图 10 为各组试样在 3 %NaCl 溶液中浸泡 30 min,测量 Tafel 曲线后,用 Olympus 光学显微镜 观察的腐蚀表面形貌。从图中可以看出:原始试样 表面分布着很多麻点; 10 kV/420 ℃注渗试样表面 麻点扩大为腐蚀坑; 10 kV/360 ℃注渗试样表面腐蚀坑 加深且腐蚀面积增大,是所测 10 组试样中腐蚀最 严重的; 25 kV/420 ℃注渗试样表面麻点比原始样 稍少一些; 10 kV/450 ℃注渗试样表面只有几个小 麻点,腐蚀程度最轻。这与腐蚀电流测试结果相吻 合。



图 8 腐蚀电流与注渗温度、注渗电压的关系

Fig.8 Relation between corrosion current and processing parameters such as (a) temperature, and (b) voltage



图 9 各组试样的自腐蚀电位 (a) 420 ℃/不同电压 (b) 10 kV/不同温度

Fig.9 Self-corrosion potential of specimens treated at (a) 420 °C/ various voltages (b) 10 kV /various temperatures



图 10 不同工艺注渗氮试样腐蚀表面形貌 (a) 未注入; (b) 10 kV/330 ℃; (c) 10 kV/360 ℃; (d) 10 kV/420 ℃; (e) 10 kV/450 ℃; (f) 25 kV/420 ℃

Fig.10 Corroded surface morphologies of specimens (a) untreated;(b)treated at 10 kV/330 °C;(c) treated at 10 kV/360 °C;(d) treated at 10 kV/420 °C;(d) treated at 10 kV/450 °C;(f) treated at 25 kV/420 °C

3 结论

(1) 1Cr18Ni9 奥氏体不锈钢进行等离子体注渗
 氮后,表面晶粒细化;不同工艺条件相组成不同,
 10 kV/450 ℃形成非晶;10 kV/390 ℃和25 kV/420 ℃
 形成ε相;15~35 kV/420 ℃形成⁷√和。

(2) 注渗电压为 10 kV 时,试样表面纳米硬度随 注渗温度单调增加;注渗温度为 420 ℃时,试样表 面纳米硬度随注渗电压呈波动状态。在距表面 500 nm 处,25 kV/420 ℃纳米硬度值最高,为 12.44 GPa, 比未注入试样提高了近4倍。

(3) 注渗电压为10 kV时,腐蚀电流与注渗温度 不存在单调关系;注渗温度为420 ℃时,腐蚀电流 随注渗温度先减后增,最小值为15 kV/420 ℃时的 3.16×10⁸ mA/cm²,比未注入试样腐蚀电流降低一个 数量级。

参考文献:

[1] Edoardo Proverbio, Lucio Maria Bonaccorsi. Erosion-

corrosion of a stainless steel distillation column in food industry [J]. Engineering Failure Analysis, 2002 (9): 613-620.

- [2] Jen Fin Lin, Kuan Wei Chen, Chin Chung Wei, et al. The effects of differing nitrogen implantation conditions on penetration depth, mechanical properties, and tribological behavior of plasma-nitrided AISI304 stainless steel [J]. Surface & Coating Technology, 2005, 197 (1): 28-38.
- [3] 孙跃,董学军,夏立芳. N 等离子体基注渗方法研究 [J]. 真空,2003 (3): 33-36.
- [4] X Li M Samand, D Dunne, et al. Cross-sectional transmission electron microscopy characterization of plasma immersion ion implanted austenitic stainless steel. Surface and coatings Technology [J]. 1996, 85 (1-2): 28-36.
- [5] 白彬, 张鹏程, 邹觉生. 00Cr17Ni14Mo2 不锈钢高温 氮离子注入层的氮分布和组织 [J]. 中国表面工程, 2000,13(3): 21-24.
- [6] Tian X B, Zeng Z M, Zhang T, et al. Mediumtemperature plasma immersion ion implantation of austenitic stainless steel [J]. Thin Solid Films, 2000, 366 (1-2):150-154.
- [7] 范雄. 金属 X 射线学 [M]. 机械工业出版社, 1988: 170.
- [8] Blawert C, Kalvelage H, Mordike B L, et al. Nitrogen and carbon expanded austenite produced by PI³ [J]. Surface and Coatings Technology, 2001, 136(1-3): 181-187.
- [9] 袁志钟, 戴起勋, 程晓农. 氮在奥氏体不锈钢中的作用 [J]. 江苏大学学报, 2002,23(3):74.
- [10] 郎宇平,康喜范.超级高氮奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能及氮的影响 [J].钢铁研究学报,2001,13(1): 30-35.

作者地址:哈尔滨市哈尔	『滨工业大学	150001
复合材料与结构研究所	E-mail: ghs	.hit@tom.com
Tel: (0451) 86402440	13199577281	

やかかかやかかかかかかかかかかかかかかかかかかい (上接第4页)

composites subjected to low velocity impact [J]. Smart Mater. Struct. 1999 8:623-628.

- [8] 徐滨士,张伟,刘世参,等.现代装备智能自修复技术【J].中国表面工程,2004,17(1):1-4.
- [9] 徐滨士,梁秀兵,马世宁,等. 实用纳米表面技术 [J].中国表面工程, 2001,14(3):13-17.

- [10] 徐滨士,马世宁,朱胜,等. 军用纳米表面工程 [C].总装科技委 2002 年年会论文集: 182-188.
- [11] 欧忠文,徐滨士,马世宁,等. 磨损部件自修复原理 与纳米润滑材料的自修复设计构思 [J]. 表面技术, 2001, 30(6):47-53.
- [12] 王汝霖, 润滑剂摩擦化学 [M]. 北京: 中国石化出版 社, 1994.
- [13] 郭志光,顾丽卡,赵源. 纳米润滑技术的进展 [J]. 新 材料产业, 2003,4:67-70
- [14] 莫易敏. 磨损自补偿理论研究及其在重载丝杆螺母上的应用 [D]. 机械科学研究院博士论文, 1995:2-3.
- [15] 姜秉新,陈波水,董浚修. 铜型添加剂摩擦修复作用
 的可行性研究 [J]. 机械科学与技术, 1999,18(3):
 445-447.
- [16] 刘维民. 纳米颗粒及其在润滑油脂中的应用 [J]. 摩 擦学学报, 2003,23(4):265-267.
- [17] 徐滨士,纳米表面工程 [M]. 北京:化学工业出版社, 2004.
- [18] 徐滨士, 欧忠文, 马世宁. 纳米表面工程基本问题及其进展 [J]. 中国表面工程, 2001, 14(3):6-12.
- [19] 向庆华,欧忠文,丁培道,等.基于油润滑条件下的 纳米单元表面优化作用机理 [J].重庆大学学报, 2003,(26):7.

作者地址:北京丰台区长辛店杜家坎 21 号 100072 装备再制造技术国防科技重点实验室 Tel: (010) 66718874 E-mail: llttqq@sina.com みるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみる

・本刊讯・

《中国表面工程》第一届理事会第二次 会议将于 11 月在重庆召开

为进一步研讨《中国表面工程》杂志更好地为企业 节能增效服务,为推进表面工程技术市场化,为建设节 约型社会和更好地发挥杂志在企业与社会之间的纽带、 桥梁作用,定于2005年11月5~8日在重庆召开的中国机 械工程学会年会和表面工程技术研究进展及应用研讨会开 会期间,召开《中国表面工程》第一届理事会第二次会议, 会期半天。希望各理事积极参加中国机械工程学会年会和 各专题的交流活动,并于11月7日14时准时出席一届二 次理事会议。

理事会联系人: 路凤芝 电话: 010-66718873 手机: 13681518005